

高温真空ベーキング装置 / 蒸着装置

高温真空ベーキング装置



特 徴

さまざまな用途に応じたカスタムメイドの高温真空ベーキング装置の設計・製作が可能です。

仕 様

- 最高加熱温度：1000℃仕様
1500℃仕様
2000℃仕様
- 到達圧力： $<1.33 \times 10^{-4}$ Pa (ターボ分子ポンプ)

※ 各種仕様に応じ、製作致します。

小型蒸着装置 (VDE-300)



京都大学殿納入設備

特 徴

架台内にターボ分子ポンプ、ロータリーポンプ、ピラニ真空計、電離真空計などをコンパクトに収納した小型の真空蒸着装置です。大型の排気口を有しており、短時間で真空排気することが可能です。

仕 様

- ベルジャー： $\phi 300 \times H300$
- 到達圧力： 6.6×10^{-4} Pa

■ 真空排気特性

